**F\_AAI\_221**

**ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL**

**VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, IINOVACIÓN Y VINCULACIÓN**

*Aprobación 08 de diciembre de 2020*

**UNIDAD ACADÉMICA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**AUTORIZACIÓN DE RETIRO DE ASIGNATURAS**

**ARTÍCULO 90** Reglamento de Régimen Académico CES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA PEDIDO |  | |
| PROGRAMA DE POSGRADO |  | |
| PERÍODO ACADÉMICO |  | |
| CÉDULA ESTUDIANTE |  | |
| NOMBRE ESTUDIANTE |  | |
| AUTORIZACIÓN | |  |  | | --- | --- | | RETIRO DE ASIGNATURAS ART.90 RRA CES | | | **Código Materias** | **Nombre Materia** | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | |
| JUSTIFICACION |  | |
| FIRMA  ESTUDIANTE |  | |
| FIRMA,NOMBRE  AUTORIZACIÓN  *Reservado Autoridad Académica* |  | FECHA AUTORIZACIÓN: |
| FECHA REG. SAEW: |

**Este formulario, deberá utilizarse para:**

**Solicitar retiro de asignaturas de conformidad con el artículo 90 del Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior, publicado en la Gaceta Oficial del Consejo de Educación Superior (CES), el 21 de marzo de 2019 que en su parte pertinente señala:** “Un estudiante que curse una carrera podrá retirarse voluntariamente de una o varias asignaturas, cursos o sus equivalentes en un periodo académico ordinario, en el plazo definido por la IES, contado a partir de la fecha de inicio de las actividades académicas. En caso de retiro, no se contabilizará para la aplicación de la regla de segunda o tercera matrícula. En el cuarto nivel o de posgrado, el retiro voluntario podrá realizarse siempre y cuando no se haya cumplido más del treinta por ciento (3070) de las horas del componente de aprendizaje en contacto con el docente de la asignatura, curso o su equivalente (…)”

***Procedimiento:***

1. *Estudiante llena y firma formulario F\_AAI\_221 y entrega en Unidad Académica, adjuntando justificación.*
2. *Unidad Académica registra autorización y ejecuta la anulación en SAEw.*
3. *Estudiante debe verificar anulación de materia(s) en SAEw.*